

山口精研工業株式会社

YAMAGUCHI SEIKEN KOGYO

2024年1月ご入会

高度多様化するニーズをきめ細かくお応えし、
最適な鏡面研磨剤を基礎から作り上げる開発企業

それが**山口精研工業**です。



URL <http://www.neopolish-ysk.co.jp>

会社情報

会員代表者：本井俊宏

設立年月日：1985年3月20日

所在地：〒459-8009

愛知県名古屋市長区清水山二丁目1631番地

TEL：052-625-2333（代表）

FAX：052-625-5317

事業内容

当社は1985年の創業以来、一貫して精密研磨剤の研究開発に邁進してまいりました。主力のハードディスク用研磨剤やSAWフィルターの基板材料であるタンタル酸リチウム用研磨剤には、当社が長年にわたってお客様とともに培ってきた、様々な技術・ノウハウが詰まっております。

これからも当社製品が世界を支える材料の一つとなるようにさらに研鑽を重ね、常に挑戦し、技術とノウハウで皆さまのご期待に応えてまいります。

製品紹介

■ハードディスク基板用研磨剤“NeoPolish-シリーズ”

平滑性に優れたディスク表面をお客様にご提供する高品質な研磨剤製品です。

■酸化物系基板用研磨剤“CHEMISTER CL-シリーズ”

難加工性材料である、タンタル酸リチウム(LiTaO₃)、ニオブ酸リチウム(NbTaO₃)、サファイヤ等に対して高い研磨レート、研磨面品質を実現します。

■パワー半導体(SiC・GaN基板)用研磨剤“CHEMISTER CL-シリーズ”

シリコンに代わる次世代パワー半導体の基板材料として期待される、SiCおよびGaNに対して高い研磨品質を実現します。